

摄影中的设计 揭示作品背后的深层含义，启发您的摄影灵感



作者：（英）杰里米·韦布编著；朱亮亮，焦立艳译

出版社：北京：中国青年出版社，2011.01

总页数：191

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/13481132.html>）查找全本阅读方式

摄影中的设计 揭示作品背后的深层含义，启发您的摄影灵感 评论地址：

<https://www.jiaokey.com/book/detail/13481132.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/13481132.html>

书名：摄影中的设计 揭示作品背后的深层含义，启发您的摄影灵感